Magdalena Kowalewska¹, Maria Trzaska²

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, e-mail: mk@inmat.pw.edu.pl, matrz@inmat.pw.edu.pl

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW Ni/Si3N4

Przedstawiono wyniki badań wpływu struktury warstw kompozytowych Ni/Si₃N₄ wytwarzanych metodą redukcji elektrochemicznej na ich właściwości tribologiczne. Badania obejmowały warstwy kompozytowe o mikrokrystalicznej osnowie Ni oraz mikrometrycznych wymiarach cząstek ceramicznej fazy dyspersyjnej Si₃N₄ i warstwy o nanokrystalicznej strukturze osnowy oraz nanometrycznych wymiarach cząstek fazy ceramicznej. W celach porównawczych badano również warstwy tylko niklowe o strukturach mikro- i nanokrystalicznych. Przedstawiono morfologię samej dyspersyjnej fazy ceramicznej oraz wytworzonych warstw. Określono stopień rozwinięcia powierzchni warstw niklowych i kompozytowych. Zmierzono mikrotwardość materiałów badanych warstw. Badania tribologiczne zrealizowano na stanowisku ze smarowanym węzłem ciernym typu trzy wałeczki-stożek. Określono przebieg zużycia ściernego badanych materiałów w funkcji czasu trwania próby tarcia. Przedstawiono morfologię powierzchni badanych materiałów po próbach tribologicznych. Badania warstw Ni oraz warstw kompozytowych Ni/Si₃N₄ wykazały, że zarówno zwiększenie stopnia rozdrobnienia struktury materiału osnowy, jak i zmniejszenie wielkości cząstek dyspersyjnej fazy ceramicznej zmniejsza wielokrotnie ich zużycie ścierne.

Słowa kluczowe: warstwy niklowe, warstwy kompozytowe, struktura, właściwości tribologiczne

TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF Ni/Si₃N₄ COMPOSITE LAYERS

The influence of the structure of Ni/Si₃N₄ composite layers produced by the electrochemical method on their tribological properties are presented. Investigations concern the composite layers with microcrystalline nickel matrix and micro-sized Si₃N₄ disperse phase, as well as composite layers with nanocrystalline nickel matrix and nano-sized Si₃N₄ disperse phase. For comparison purposes also microcrystalline and nanocrystalline nickel layers have been investigated. Morphologies of the phase composition of Si₃N₄ powders are performed (Fig. 1). Results of morphological and surface forms examinations of the nickel and composite layers are shown in Figures 2 and 3, and in Figures 5 and 6, respectively. Distributions of Si₃N₄ phase particles in nickel matrix are presented in Figure 4. The roughness of the nickel and composite layers are also studied (Fig. 7). Results of examinations of the hardness of the Ni and Ni/Si₃N₄ layers are reported (Table 1). The course of wear tests as time functions of duration of attempt of the Ni and Ni/Si₃N₄ layers are presented in Figure 8. The morphologies of nickel and composite layers Ni/Si₃N₄ with the nano-sized Si₃N₄ disperse cramic phase in comparision with microcrystalline composite layers are identified. In conclusion, it has been checked also that the Si₃N₄ disperse phase involved into nanocrystalline as well as microcrystalline Ni surface layers importantly decreases their abrasion wear.

Keywords: nickel layers, nanocrystalline composite layers, structure, abrasion wear properties

WPROWADZENIE

Szybki rozwój techniki zwiększa wymagania stawiane aktualnie materiałom stosowanym w praktyce zarówno w zakresie ich właściwości mechanicznych, jak i odporności na korozję oraz na zużycie tribologiczne. Procesów degradacji korozyjnej części maszyn, jak i występowania niekorzystnych zjawisk wynikających z mechanicznej współpracy powierzchni podlegających tarciu nie można całkowicie uniknąć. Można je jednak znacznie zredukować poprzez odpowiednie przygotowanie samej powierzchni oraz właściwy dobór materiału warstwy powierzchniowej. Klasyczne materiały powłokowe nie zawsze zapewniają odpowiednią twardość, dobre właściwości tribologiczne czy też odpowiednią ochronę korozyjną. Z tego powodu obecnie uwidacznia się duże zainteresowanie w technice powłokami z materiałów kompozytowych. Takie materiały, łącząc w sobie

Właściwości warstw, które decydują o jakości wyrobu, jego prawidłowym działaniu oraz okresie użytkowania zależą zarówno od składu chemicznego, jak i struktury materiału, z którego są zbudowane. Poprzez odpowiedni dobór materiału osnowy i fazy ceramicznej, ich wzajemnych proporcji oraz wytworzenie odpowiedniej struktury można projektować żądane właściwości wytwarzanych warstw kompozytowych. Efektywne właściwości takich materiałów są wynikiem uzupełniania się właściwości osnowy i fazy dyspersyjnej oraz ich wzajemnego współdziałania. Metoda elektrochemiczna

cechy charakterystyczne materiału osnowy i fazy dyspersyjnej, pozwalają projektować ich odpowiednie właściwości eksploatacyjne oraz tak sterować nimi w procesie technologicznym, aby spełniały wymagania użytkownika [1-7].

¹ mgr inż., ² prof. dr hab. inż.

umożliwia wytworzenie materiału kompozytowego typu metal-ceramika. Kompozyt taki charakteryzuje się trwałym i wytrzymałym połączeniem tych dwóch tak znacznie różniących się materiałów, jak również zapewnia dobrą adhezję warstwy do podłoża, a także pozwala wytworzyć warstwy o żądanej grubości na całej pokrywanej powierzchni. Dyspersyjna faza ceramiczna wbudowana w metalową warstwę powierzchniową zwiększa jej właściwości wytrzymałościowe, twardość, odporność na zużycie przez tarcie oraz odporność korozyjną [8]. Przedmiotem badań przedstawionych w niniej- szej pracy są wytworzone metodą redukcji elektrochemicznej warstwy kompozytowe Ni/Si₃N₄ o:

- mikrokrystalicznej osnowie niklowej i mikrometrycznych wymiarach cząstek ceramicznej fazy dyspersyjnej,
- nanokrystalicznej strukturze osnowy i nanometrycznych wymiarach cząstek fazy ceramicznej.

W celach porównawczych badania obejmowały również warstwy tylko niklowe o strukturach mikroi nanokrystalicznej.

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

Warstwy niklowe o mikrokrystalicznej strukturze wytwarzane były w kąpieli Wattsa, zaś warstwy o strukturze nanokrystalicznej - w kąpieli Wattsa modyfikowanej dodatkiem substancji organicznej. Natomiast warstwy kompozytowe wytwarzano w kąpielach zawierających odpowiedni proszek fazy ceramicznej w ilości 20 g/dm³ kąpieli. Wszystkie warstwy osadzane były na powierzchni próbek ze stali St3S po standardowym ich przygotowaniu. Temperatura kąpieli w czasie procesu osadzania warstw wynosiła 318 K, a gęstość prądu katodowego - 3 A/dm². Aby zapobiec sedymentacji cząstek proszku oraz zapewnić jednorodność zawiesiny i ułatwić transport cząstek fazy ceramicznej, stosowano mechaniczne mieszanie kąpieli z szybkością 500 obr/min - w przypadku kąpieli zawierającej mikrometryczny proszek Si₃N₄ i 1000 obr/min - w przypadku kąpieli z nanometrycznym proszkiem azotku krzemu.

Do wytwarzania warstw kompozytowych stosowano dwa rodzaje proszków:

- polikrystaliczny proszek azotku krzemu charakteryzujący się mikrometrycznym wymiarem cząstek i dużym ich zróżnicowaniem (rys. 1a),
- amorficzny proszek azotku krzemu o dość zbliżonych nanometrycznych wymiarach cząstek (rys. 1b).

Topografię powierzchni warstw oraz zróżnicowanie morfologii ich struktury badano za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego S-3500N firmy HITACHI. Badania geometrycznej struktury powierzchni wytworzonych warstw przeprowadzono za pomocą mikroskopu sił atomowych (AFM) NanoScope MultiMode firmy Digital Instruments w trybie kontaktowym. W wyniku przeprowadzonych badań powierzchni za pomocą mikroskopu sił atomowych określono chropowatość wytworzonych warstw (R_a) jako średnie arytmetyczne odchylenie profilu chropowatości, stanowiące średnią arytmetyczną wartość bezwzględnych odchyleń profilu od linii średniej w przedziale odcinka elementarnego l, a mianowicie:

$$R_{a} = \frac{1}{l} \int_{0}^{l} |y(x)| ds$$
 (1)

gdzie y(x) - funkcja profilu chropowatości.



Rys. 1. Morfologia stosowanych proszków Si₃N₄: a) krystalicznych, b) amorficznych

Fig. 1. Morphologies of used $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$ powders: a) polycrystalline, b) amorphous

Chropowatość *RMS* (Root-mean Square Roughness), jako średnie kwadratowe odchylenie profilu chropowatości, obliczano zgodnie z zależnością

$$RMS = \left[\sum_{i} (Z_{i} - Z_{sred})^{2} / N\right]^{\frac{1}{2}}$$
(2)

gdzie: Z_i - odległość *i*-tego punktu od średniego poziomu Z_{sred} , N - liczba punktów pomiarowych.

Zawartość fazy dyspersyjnej Si_3N_4 w materiale wytworzonych warstw kompozytowych określono metodami metalografii ilościowej oraz komputerowej analizy obrazu.

Do określania tarciowo-zużyciowych właściwości materiału warstw powierzchniowych Ni/Si₃N₄ oraz warstw Ni stosowano metodę trzy wałeczki-stożek. Zużycie materiału w wyniku tarcia ślizgowego realizowano za pomocą testera typu T-10 wyposażonego w komputerowy układ sterowania i przetwarzania danych. W skojarzeniu tarciowym stosowano przeciw-próbkę ze stali 45 ulepszonej cieplnie do twardości 30 HRC. W próbach stosowano smarowanie zanurzeniowe w oleju SAF 30 oraz stały nacisk na jednostkę powierzchni, wynoszący 50 MPa. Jako kryterium odporności na zużycie przyjmowano głębokość wytarcia badanych próbek.

WYNIKI BADAŃ

Dyspersyjna faza ceramiczna wbudowująca się w osnowę niklową ma wpływ zarówno na morfologię, jak i chropowatość warstw kształtowanych w procesie elektrokrystalizacji, co prezentują rysunki 2-6.



Rys. 2. Morfologia warstw o strukturze mikrokrystalicznej: a) niklowych, b) kompozytowych

Fig. 2. Morphologies of: a) nickel, b) composite layers

Wszystkie wytworzone warstwy wykazują zwartą i jednorodną strukturę. Podkreślić należy, że warstwy kompozytowe charakteryzują się równomiernym rozmieszczeniem cząstek dyspersyjnej fazy ceramicznej w objętości materiału (rys. 4). Udział objętościowy fazy ceramicznej Si_3N_4 w warstwach kompozytowych o strukturze mikrometrycznej jest rzędu 18%, a w przypadku warstw nanokompozytowych wynosi około 8%.



- Rys. 3. Morfologia warstw nanokrystalicznych: a) niklowych, b) kompozytowych
- Fig. 3. Morphology of: a) nickel layer deposited in Watts' bath with organic compound D1, b) nanocomposite layer



- Rys. 4. Struktura w przekroju poprzecznym warstw: a) Ni/Si₃N₄ mikrokrystalicznych, c) Ni/Si₃N₄ nanokrystalicznych
- Fig. 4. Image of the material composition in the cross section of the layers: a) microcrystalline $Ni/Si_3N_4,$ b) nanocrystalline Ni/Si_3N_4

Na właściwości tribologiczne warstw powierzchniowych ma wpływ również geometria ich powierzchni. Badania za pomocą mikroskopu sił atomowych pozwoliły dokładniej przeanalizować morfologię, topografię i chropowatość wytwarzanych warstw.



Rys. 5. Ukształtowanie powierzchni warstw o strukturze mikrokrystalicznej: a) niklowych, b) kompozytowych

Fig. 5. Surface forms with microcrystalline structures of: a) nickel layers, b) composite layers

a)



b)



Rys. 6. Ukształtowanie powierzchni warstw nanokrystalicznych: a) niklowych, b) kompozytowych

Fig. 6. Surface forms with microcrystalline structures of: a) nickel layers, b) composite layers

Powierzchnie warstw widoczne na rysunkach 5 i 6 stanowią dopełnienie obrazów uzyskanych za pomocą mikroskopu skaningowego i są z nimi w dobrej korelacji.

W przypadku warstw Ni/Si₃N₄ o strukturze mikrokrystalicznej wbudowujące się cząstki azotku krzemu powodują zwiększenie stopnia rozdrobnienia struktury osadzanego niklu oraz wygładzenie powierzchni wytworzonych warstw (rys. 7). Natomiast w przypadku warstw Ni/Si₃N₄ o strukturze nanokrystalicznej wbudowanie w nanokrystaliczną osnowę niklową amorficznego proszku azotku krzemu powoduje rozwinięcie powierzchni wytworzonych warstw i zwiększenie ich chropowatości (rys. 7).



- Rys. 7. Wykresy chropowatości wytworzonych warstw przedstawione jako: a) R_a , b) RMS
- Fig. 7. Diagrams of roughness of produced layers exhibited as: a) R_a , b) RMS

Wbudowanie dyspersyjnej twardej fazy ceramicznej Si₃N₄ w osnowę niklową oraz zwiększenie stopnia rozdrobnienia struktury niklu wpływa na twardość materiału warstw osadzanych metodą elektrochemiczną, co przedstawia tabela 1.

TABELA 1. Wyniki pomiarów mikrotwardości $HV_{0,02}$ TABLE 1. Results of investigations of microhardness $HV_{0.02}$

Materiał	St3S	Ni (mikro)	Ni (nano)	Ni/Si ₃ N ₄ (mikro)	Ni/Si ₃ N ₄ (nano)
HV _{0,02}	166	262	526	453	717

Warstwy niklowe o strukturze nanokrystalicznej wykazują dwukrotnie większą twardość od twardości warstw niklowych o mikrokrystalicznej strukturze. Wbu- dowanie cząstek twardej ceramicznej fazy Si_3N_4 w osno- wę niklową powoduje wzrost twardości warstw o ponad 70% w przypadku struktury mikrokrystalicznej i prawie o 40% w przypadku materiału nanokrystalicznego.

Głównym celem rozdrobnienia struktury niklu oraz wbudowania twardej dyspersyjnej fazy ceramicznej Si₃N₄ w warstwę niklową jest poprawienie właściwości eksploatacyjnych materiału, a zwłaszcza odporności na zużycie w wyniku tarcia. Próbie ścierania zostały poddane warstwy kompozytowe, a także, w celach porównawczych, warstwy niklowe i materiał podłoża, czyli stal St3S. Wyznaczono zużycie ścierne badanych materiałów w zależności od czasu trwania próby tarcia (rys. 8).



Rys. 8. Zużycie ścierne wytworzonych warstw i materiału podłoża stali St3S

Fig. 8. The abrasion wear of the surface layers and substrate St3S

Z analizy wykresów zużycia ściernego badanych materiałów wynika, że najmniejszą odporność na zużycie ścierne, poza materiałem podłoża, wykazują warstwy niklowe o mikrokrystalicznej strukturze. Większa odporność na zużycie ścierne warstw niklowych o nanokrystalicznej strukturze jest efektem zwiększenia udziału granic ziarn w umocnieniu materiału. Również cząstki azotku krzemu wbudowane zarówno w mikrokrystaliczną, jak i w nanokrystaliczną osnowę niklową powodują umocnienie tak wytworzonego materiału i poprawę jego właściwości tribologicznych. Zużycie warstwy materiału kompozytowego Ni/Si₃N₄ o mikrokrystalicznej strukturze jest ponad 7-krotnie mniejsze w porównaniu ze zużyciem warstwy wytworzonej tylko z samego materiału osnowy Ni. Natomiast w przypadku nanokrystalicznych warstw Ni/Si₃N₄ zużycie ścierne jest większe o 20% w stosunku do warstw wytworzonych tylko z niklu nanokrystalicznego.

O jakości warstw powierzchniowych wytworzonych elektrochemicznie decyduje również ich spójność z materiałem podłoża.

W wyniku przeprowadzonych badań i analizy zniszczeń powstałych podczas ścierania na próbkach walcowych i przeciwpróbkach stożkowych można stwierdzić, że wszystkie badane warstwy wykazują dobrą współpracę z materiałem przeciwpróbki.









- Rys. 9. Ślady wytarcia warstw (W) i odpowiadających im przeciwpróbek (P): a) Ni mikrokrystalicznych, b) Ni/Si₃N₄ mikrokrystalicznych, c) Ni nanokrystalicznych, d) Ni/Si₃N₄ nanokrystalicznych
- Fig. 9. Traces of wear wipes of layers (W) and corresponding anti-samples (P): a) microcrystalline Ni, b) microcrystalline Ni/Si₃N₄, c) nanocrystalline Ni, d) nanocrystalline Ni/Si₃N₄

Na powierzchniach po próbie ścierania (rys. 9) obserwuje się równe wytarcia z niewielkimi zarysowaniami bez widocznych wykruszeń oraz innych defektów zarówno w przypadku samych warstw, jak i przeciwpróbek. Pod wpływem obciążenia w czasie trwania próby tarcia żadna z badanych warstw nie uległa dekohezji od podłoża.

PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania wykazały dobrą korelację pomiędzy twardością i zużyciem ściernym materiału warstw kompozytowych Ni/Si₃N₄ i Ni wytworzonych metodą elektrochemiczną. Warstwy kompozytowe Ni/Si₃N₄ charakteryzują się inną morfologią i geometrią powierzchni niż warstwy niklowe osadzane w takich samych warunkach. W przypadku warstw kompozytowych o mikrokrystalicznej strukturze wbudowujące się cząstki fazy Si₃N₄ przyczyniają się do zwiększenia stopnia rozdrobnienia ziarn osadzanego niklu. Zwiększenie stopnia rozdrobnienia struktury zarówno w przypadku warstw niklowych, jak i kompozytowych Ni/Si₃N₄ zwiększa twardość i odporność na zużycie ścierne powierzchniowych warstw wytwarzanych w procesie elektrokrystalizacji.

Zwiększona twardość oraz odporność na zużycie ścierne materiału kompozytowego Ni/Si₃N₄ warstw o strukturze mikrokrystalicznej i nanokrystalicznej jest wypadkową dużej własnej twardości dyspersyjnej fazy ceramicznej Si₃N₄ oraz wynikowego umocnienia wtrąceniami ceramicznymi w osnowie metalicznej Ni.

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że wszystkie badane warstwy niklowe i kompozytowe Ni/Si_3N_4 wytworzone metodą elektrochemiczną charakteryzują się dobrą adhezją do stalowego podłoża.

LITERATURA

- Biało D., Wpływ struktury kompozytów aluminiowych na pro- ces ich zużywania przy tarciu, Tribologia 2001, 4, 535-547.
- [2] Trzaska M., Wyszyńska A., Ocena wpływu fazy ceramicznej na właściwości tribologiczne warstw kompozytowych Ni-P--Si₃N₄, Inżynieria Powierzchni 2001, 4, 35-41.
- [3] Grosjean A., Rezrazi M., Takadoum J., Berçot P., Hardness, friction and wear characteristics of nickel - SiC electroless composite deposits, Surface and Coatings Technology 2001, 137, 92-96.
- [4] Trzaska M., Właściwości tribologiczne warstw kompozytowych Ni-P-Al₂O₃, Inżynieria Materiałowa 1999, 5, 489-491.
- [5] Moonir-Vaghefi S., Saatchi A., Hedjazi J., Tribological behaviour of electroless Ni-P-MoS₂ composite coatings, Zeitschrift Metallkunde 1997, 6, 498-501.
- [6] Trzaska M., Kowalewska M., Wpływ zawartości Si₃N₄ w elektrolitycznych warstwach niklowych na zmianę ich właściwości tribologicznych, Archiwum Nauki o Materiałach 2002, 23, 2, 151-164.
- [7] Bukowski C., Malinowska A., Różyńska J., Dyspersyjne niklowe powłoki galwaniczne, Powłoki Ochronne 1978, 6, 37-40.
- [8] Steinhäuser S., Wielage B., Composite coating: Manufacture, properties, and applications, Surface Engineering 1997, 13, 4.

Recenzent Jan Ryszard Dąbrowski